(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-89680 (P2001-89680A)

(43)公開日 平成13年4月3日(2001.4.3)

(51) Int.Cl.⁷

識別配号

FI.

テーマコート*(参考)

C 0 9 B 23/00

C 0 9 B 23/00

J 4H056

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特顯平11-268837

(22)出願日

平成11年9月22日(1999.9.22)

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 佐藤 忠久

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(72)発明者 元木 益司

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(74)代理人 100073874

弁理士 萩野 平 (外4名)

Fターム(参考) 4H056 CA01 CC02 CC08 CE01 CE02

CEO6 FA05

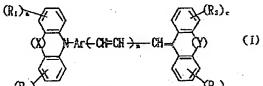
(54) 【発明の名称】 トリアリールアミン構造を有する新規な三置換エチレン系化合物

(57)【要約】

(修正有)

【課題】電子写真用感光体および有機電界発光素子など に用いられる電荷輸送剤として有用な化合物を提供す る。

【解決手段】一般式Iの三置換エチレン系化合物。



[(X)は単結合または1, 2-xチレン基、(Y) は 単結合、1, 2-xチレン基または1, 2-vビニレン 基、Arはアリーレン基、 $R_1 \sim R_4$ は水素、ハロゲン、アルキル、アリール、アルコキシ、アリールオキシ、ジアルキルアミノ、N-rルキルーN-rリールアミノ又はジアリールアミノ基、 $a\sim d$ は $1\sim 4$ の整数、nは0または1を表す。〕

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式 (I) で表わされる三置換エチレン系化合物。

【化1】

一般式(I)

$$(R_1)_{a}$$
 $(R_2)_{c}$
 $(R_3)_{c}$
 $(R_3)_{c}$

(式中 R_2)(X) は単結合、または1,2-XR)。2-XR)。 は単結合、1,2-XP-V基または 1,2-ビニレン基を表す。Ar はアリーレン基を表わ す。 R_1 、 R_2 、 R_3 および R_4 は水素原子、ハロゲン 原子、アルキル、アリール、アルコキシ、アリールオキ シ、ジアルキルアミノ、N-アルキルN-アリールアミノ又はジアリールアミノ基を表わす。a、b、c およ び d は 1 ない し 4 の整数を表わし、n は 0 または 1 を表す。)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は電子写真用感光体並びに有機電界発光(EL)素子などに用いられる電荷輸送剤として有用なトリアリールアミン構造を有する三置換エチレン系化合物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、電子写真方式において使用される 感光体の光導電性素材として用いられているものに、セ レン、硫化カドミウム、酸化亜鉛などの無機物質があ る。ゼログラフィーの方式はすでにカールソンが米国特 許第2,297,691号に明らかにしたように、画像 露光の間に受けた照射量に応じその電気抵抗が変化する 光導電性材料、通常は絶縁性の物質をコーティングした 支持体よりなる光導電性材料を用いる。この光導電性材 料は一般に適当な間の暗順応の後、暗所で、まず一様な 表面電荷を与えられる。次に、これは照射パターンの種 々の部分に含まれる相対エネルギーに応じて表面電荷を 減らす効果を有する照射のパターンに露光される。この ようにして感光層表面に残った表面電荷又は静電潜像は 次にその表面が適当な検電表示物質で接触されて可視像 となる。このような表示物質すなわちトナーは絶縁液中 に含まれようと乾燥担体中に含まれようと、電荷パター ンに応じて、感光層表面上に付着させることができる。 付着した表示物質は、熱圧力、溶媒蒸気のような公知の 手段により定着することができる。又第2の支持体(例 えば紙、フィルムなど)に転写することができる。同様 に静電潜像を第2の支持体に転写し、そこで現像するこ とも可能である。電子写真法はこの様にして画像を形成 するようにした画像形成法の一つである。このような電

子写真法において感光体に要求される基本的な特性としては、(1)暗所で適当な位置に帯電できること、

(2) 暗所において電荷の逸散が少ないこと、(3) 光 照射によって速やかに電荷を逸脱せしめうることなどがあげられる。従来用いられている前記無機物質は、多くの長所を持っていると同時にさまざまな欠点を有していることは事実である。例えば、現在広く用いられているセレンは、前記(1)~(3)の条件は十分に満足するが、製造する条件がむずかしく、製造コストが高くなり、可撓性がなく、ベルト状に加工することがむずかしく、熱や機械的の衝撃に鋭敏なため取扱いに注意を要するなどの欠点もある。硫化カドミウムや酸化亜鉛は、結合剤としての樹脂に分散させて感光体として用いられているが、平滑性、硬度、引張り強度、耐摩擦性などの機械的な欠点があるためにそのままでは反復して使用することができない。

【0003】近年、これら無機物質の欠点を排除するた めにいろいろの有機物質を用いた電子写真用感光体が提 案され、実用に供されているものもある。例えば、ポリ -N-ビニルカルバゾールと2, 4, 7-トリニトロフ ルオレン-9-オンとからなる感光体(米国特許第3. 484,237号)、ポリーNービニルカルバゾールを ピリリウム塩系色素で増感したもの(特公昭48-25 658号)、有機顔料を主成分とする感光体(特開昭4 7-37543号)、染料と樹脂とからなる共晶錯体を 主成分とする感光体(特開昭47-10735号)、ヒ ドラゾン系化合物を主成分とする感光体(特開昭57-101844号、同54-150128号)、芳香族三 級アミン系化合物を主成分とする感光体(特公昭58-32372号)、および、スチルベン系化合物を主成分 とする感光体(特開昭58-198043号)などであ る。これらの感光体は優れた特性を有するものであり、 実用的にも価値が高いと思われるものであるが、電子写 真法において、感光体に対するいろいろの要求を考慮す ると、まだ、これらの要求を十分に満足するものが得ら れていないのが実情である。そこで、有機物質を用いた 電子写真用感光体の研究は現在でも盛んに行われてお り、最近、公開された特許出願では、新規なヒドラゾン 化合物 (特開平8-143550号) やカルバゾール系 スチルベン化合物(特開平8-59615号)および三 置換エチレン系化合物(特開昭63-225660号、 特開平9-59256号、同10-330333号、同 10-330365号) などが開示されている。

【0004】バンスライクおよびタンらは例えば米国特許第4,539,507号、同第4,720,432号、特開平5-234,681号においてフェニル基、フェニレン基、又はビフェニレン基を含む芳香第三級アミンを内部接合有機EL装置の正孔注入・輸送帯域に使用すると光出力の安定性が向上し、それによって動作寿命が延びることを明らかにした。その後更なる光出力の

安定性を計るためにこの正孔注入輸送帯域に用いる芳香族第三級アミンの改良は多くの研究者により試みられ、多くの特許出願および学術文献への報告がなされている。その例をあげればピフェニル系の三級アミンに関してJapanese Journal ofApplied Physics,27,L269(1988)、特開昭59-194393号、App1.Phys.Lett.66,2679(1995)、特開平5-234681号、同7-331238号、同8-48656号、同10-59943号、およびWO95/09147号など、スダーバースト系の三級アミンに関して、App1.Phys.Lett.65,807(1994)、特公平7-110940号などがある。しかしながらこれまで公知の化合物は、その性能が十分とはいえず、更なる改良が望まれている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】したがって本発明は電子写真用感光体、有機電界発生素子などに用いられる新規な化合物を提供することを目的とする。さらに本発明は電子写真用感光体並びに有機電界発光(EL)素子に用いられ、優れた電荷輸送能や、保存安定性を示す新規な三置換エチレン系化合物を提供することを目的とする。

[0006]

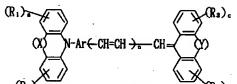
【課題を解決するための手段】本発明者は鋭意検討した 結果、分子内に特定のトリアリールアミン構造を有する 三置換エチレン系化合物が、電荷輸送能や保存安定性が 高く、上記目的を満足することを見い出し、この知見に 基づき本発明をなすに至った。

【0007】すなわち本発明は一般式(I)で表わされる三置換エチレン系化合物、

[0008]

【化2】

一般式(1)



【000 \P (式中、(X) は単結合、または \P) 4 2 4 エチレン基を表わし、(Y) は単結合、1,2 4 エチレン基を表わす。 4 R₁ 、 4 R₂ 、 4 R₃ および 4 は水素原子、ハロゲン原子、アルキル、アリール、アルコキシ、アリールオキシ、ジアルキルアミノ、 4 NーアルキルーNーアリールアミノ又はジアリールアミノ基を表わす。 4 R₃ R₄ は水素原のまたは1を表す。)を提供するものである。なお、本発明において、上記一般式(I)中の(A)、 4 R₁、

 Ar_2 、 Ar_3 、 R_1 および R_2 が示すそれぞれの基は、以下の説明から明らかなように無置換のものだけでなく、さらに置換基で置換されたものも包含する意味である。

[0010]

【発明の実施の形態】次に、一般式(I)における(X)、(Y)、Ar、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、a、b、c、dおよびnについて説明する。

【0011】(X)は単結合または置換もしくは無置換の1,2-エチレン基を表わすが、1,2-エチレン基が有しても良い置換基はメチルまたはエチルなどのアルキル基またはフェニルまたはナフチルなどのアリール基である。好ましい(X)は置換もしくは無置換の1,2-エチレン基である。

【0012】(Y)は単結合、置換もしくは無置換の 1,2-エチレンまたは1,2-ビニレン基を表すが、 1,2-エチレンおよび1,2-ビニレン基が有しても 良い置換基は(X)の場合と同義の基である。好ましい (Y)は置換もしくは無置換の1,2-エチレンまたは 1,2-ビニレン基であり、特に好ましくは置換もしく は無置換1,2-ビニレン基である。

【0013】Arは置換又は無置換のアリーレン基を表わすが、詳しくは、置換又は無置換のフェニレン、ナフチレン、ピフェニレン又はアントリレン基などを表わす。

【0014】Arが置換基を有する場合、好ましい置換 基は後述する $R_1 \sim R_4$ の水素原子以外の基と同義の基 である。

【0015】好ましいArは置換又は無置換のフェニレン基であり、特に好ましくは無置換のp-フェニレン基である。

【0016】R₁、R₂、R₃およびR₄は、水素原 子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル、ア リール、アルコキシ、アリールオキシ、ジアルキルアミ ノ、N-アルキル-N-アリールアミノ、又はジアリー ルアミノ基を表わすが、水素原子以外を詳しく述べれ ば、フッ素、塩素、臭素もしくはヨウ素のハロゲン原、 子、無置換の基を例にとって言えば炭素数1~20のア ルキル基、炭素数6~36のアリール基、炭素数1~2 0のアルコキシ基、炭素数6~36のアリールオキシ 基、炭素数2~20のジアルキルアミノ基、炭素数1~ 42のN-アルキル-N-アリールアミノ基又は炭素数 12~48のジアリールアミノ基である。これらの基は 隣接する基同士が結合して飽和の環又は不飽和の環(芳 香族環など)を形成してもよい。また、ジアルキルアミ ノ基のアルキル基間、N-アルキル-N-アリールアミ ノ基のアルキル基とアリール基間、およびジアリールア ミノ基のアリール基間が、直接または間接に結合して含 窒素の飽和または不飽和の環を形成しても良い。

【0017】水素原子、ハロゲン原子以外の場合をより

具体的に示せば、メチル、エチル、イソプロピル、n-ブチル、tープチル、nードデシル、もしくはシクロへ キシル、などのアルキル基、フェニル、ナフチル、アン トラセニル、フェナントレニル、ピレニル、ナフタセニ ル、ペンタセニルもしくはペンタフェニルなどのアリー ル基、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、n-ヘキ シルオキシ、シクロヘキシルオキシ、オクチルオキシ、 もしくはドデシルオキシなどのアルコキシル基、フェノ キシ、ナフトキシ、アントラセノキシ、もしくはペンタ セノキシなどのアリールオキシ基、ジメチルアミノ、ジ エチルアミノ、ジブチルアミノ、ジオクチルアミノもし くはN-エチル-N-ブチルアミノなどのジアルキルア ミノ基、NーメチルーNーフェニルアミノ、Nーエチル -N-フェニルアミノ、N-イソプロピル-N-(3-メチルフェニル) アミノ、N-メチル-N- (1-ナフ チル) アミノ、もしくはN-ブチル-N- (1-ナフタ セニル) アミノなどのN-アルキル-N-アリールアミ ノ基、又は、ジフェニルアミノ、NーフェニルーNー (1-ナフチル) アミノ、N-(1-ナフチル) -N-(1-ナフチル) アミノ、N-フェニル-N- (1-ア ントラセニル) アミノ、もしくはN- (1-アントラセ ニル) -N- (1-フェナントレニル) アミノなどのジ アリールアミノ基である。

【0019】R₁ ~R₄ について好ましくは水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ジアルキルアミノ基又はジアリールアミノ基であり、特に好ましくは、水素原子、アルキル基又はアルコキシ基である。

【0020】a、b、cおよびdは1ないし4の整数を 表わすが、好ましくは1である。

【0021】次に本発明の一般式(I)で表わされる化合物の具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0022】· 【化3】

(3)

【0026】次に本発明の化合物の合成法について以下 説明する。代表的合成法を(スキーム1)に示した。 【0027】 【化7】

(スキーム1)
$$X_{1}-Ar(CH=CH)_{a}-CH_{2}-P$$

$$0C_{2}H_{5}$$

$$(2)$$

$$(R_{3})_{c}$$

$$(R_{4})_{d}$$

$$(R_{4})_{d}$$

$$(R_{3})_{c}$$

$$(R_{4})_{d}$$

$$(R_{2})_{b}$$

$$(R_{2})_{b}$$

塩基/銅又は巧沙ム触媒

$$(R_1)_a$$
 (X)
 $V-Ar\leftarrow CH=CH\rightarrow_a CH_2 = (Y)$
 $(R_2)_b$
 $(R_4)_a$

【0029】(スキーム1)における[2]と[3]の反応から[4]で表わされる化合物を形成する反応(二重結合形式反応)はWittigーHornerーEmmons反応として有名であり、通常エタノール、トリエン、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドなどの溶媒中で、塩基としてはナトリウムやカリウムアルコキシド、水素化ナトリウム又はナトリウムアミドなどを用いて反応は行われる(「新実験化学講座」第14-(1)巻、238頁、1977、丸善(株))。化合物[2]と[3]の反応は好ましく

は化合物 (2) と [3] との反応モル比1:0.5~ 1:1.5の範囲で、反応温度-10~100℃、反応 時間0.5~48時間で行われるが、これに限定される ものではない。 [4] と [1] の反応による一般式

(1) で表される化合物の合成は、金属銅触媒と塩基を 用いるウルマン型反応を基本とした合成法である(米国 特許第4,764,625号参照)。

[0030]

【実施例】以下に実施例に基づき本発明を説明するが、 本発明はこれらの実施例により何ら限定されるものでは ない。

【0031】実施例1(例示化合物(1)の合成) 【0032】 【化8】

【0033】(p-ヨードベンジルプロ・分)ド(A)の合成)p-ヨードトルエン323g(1.481モル)およびNープロモこはく酸イミド272g(1.528モル)を四塩化炭素2リットルに加え、タングステン光を照射しながら攪拌下加熱還流を4時間行った。水冷後析出したこはく酸イミドの結晶を濾過して除去し、濾液を3回水洗した。無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧下で留去した。メタノール400mlに加熱溶解した後、徐々に冷却して最後は氷冷した。析出した結晶を濾集して目的のp-ヨードベンジルプロマイド(A)を267.5g(60.8%)得た。構造は1HNMRおよびマススペクトルにより確認した。

¹HNMR (CDCl₃) σ (p p m) (多重度, 積分値) 7.67 (d,2H),7.11(d,2 H),4.40(s,2H)

【0034】(化合物(B)の合成) p-ヨードベンジルブロマイド(A) 120g(0.404モル) に亜リン酸トリエチル73.8g(0.444モル)を加えた。加熱還流下、反応で生成するエチルブロマイドを留去しながら3時間反応を行った。過剰分の亜リン酸トリエチルおよびエチルブロマイドを減圧下で留去した。カラムクロマトグラフィーにより精製して油状の目的の化合物(B)を137.1g(95.8%)得た。構造は「HNMRおよびマススペクトルにより確認した。

¹HNMR (CDCl₃) 7.62(d, 2H), 7.04(d, 2H), 4.16 \sim 3.91(m, 4H), 3.11(s, 1H), 3.03(s, 1H), 1.26(t, 3H)

【0035】(化合物(C)の合成) tーブトキシカリウム5.7g(0.051モル)をN, Nージメチルスルホキシド100mlに加えた。水冷下で攪拌しながら化合物(B)を18g(0.051モル)10分かけて滴下した。更にジベンゾスベレノン8.7g(0.0424モル)の粉末を分割添加した。室温で1時間攪拌し

た後、反応液を水にあけ酢酸エチルで抽出した。温食塩 水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒 を減圧下で留去した後、アセトニトリル50m1を加え 加熱攪拌した。水冷して析出した結晶を濾集して目的の 化合物 (C) を16.5g (95.9%) 得た。構造は 1HNMRおよびマススペクトルにより確認した。 ¹HNMR (CDCl₃) 7.50(d, 1H), 7.467.11(m, 8H), 7. 07 (d,1H),6.92(q,2H),6.61(d,2H),6.40(s,1H) 【0036】 (例示化合物 (1) の合成) 化合物 (C) の7. 5g (0. 0185モル)、10, 11ージヒド ロー5H-ジベンズ [b, f] アゼピンの3.6g (0.0185モル)、銅粉末の5.9g(0.093 モル) および炭酸カリウムの5.1g(0.037モ ル)を0-ジクロロベンゼン60mlに加えた。加熱還 流を50時間行った後、冷却して室温とした。 銅粉末等 の不溶物を濾過して除去した後、酢酸エチル100ml を加えた。有機溶媒層を水洗した後、無水硫酸ナトリウ ムで乾燥した。溶媒を減圧下で留去した後、カラムクロ マトグラフィーにより精製した。溶媒を減圧下で留去し た後、メタノール20mlを加え加熱攪拌した。水冷す るとオイル状の物質が析出した後、徐々に結晶となっ た。析出した結晶を濾集して目的の例示化合物 (1) を 3. 2g (36.8%) 得た。構造は ¹HNMRおよび マススペクトルにより確認した。融点は123~125 **℃**であった。

¹HNMR(CDCl₃)7.40(d,1H),7.43~7.10(m,15 H),6.88(q,2H),6.70(d,2H),6.31(s,1H),6.30(d,4H) 【0037】実施例2(例示化合物(5)の合成) 【0038】

【化9】

(D)

【0039】(化合物(D)の合成) tーブトキシカリウム3.2g(0.0285モル)をN,Nージメチルスルホキシド50mlに加えた。水冷下で攪拌しながら化合物(B)を10.2g(0.0288モル)10分かけて滴下した。更にジベンゾスベロン5g(0.024モル)の粉末を分割添加した。室温で1時間攪拌した後、反応液を水にあけ酢酸エチルで抽出した。温食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧下で留去した後、メタノール50mlを加え加熱攪拌した。水冷して析出した結晶を濾集して目的の化合物(D)を7.7g(78.6%)得た。

(D) を7.7g(78.6%)得た。
【0040】(例示化合物(5)の合成)化合物(D)の7.5g(0.0184モル)、10,11ージヒドロー5Hージベンズ(b,f)アゼピンの3.6g(0.0185モル)、銅粉末の5.8g(0.092モル)および炭酸カリウムの6.3g(0.046モル)を0ージクロロベンゼン60mlに加えた。加熱環流を50時間行った後、冷却して室温とした。銅粉末等の不溶物を濾過して除去した後、酢酸エチル100mlを加えた。有機溶媒層を水洗した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧下で留去した後、カラムクロマトグラフィーにより精製した。溶媒を減圧下で留去した後、メタノール15mlを加え加熱攪拌した。水ウラとオイル状の物質が析出した後、徐々に結晶となった。析出した結晶を濾集して目的の例示化合物(5)を

2. 1g(24%)得た。構造は ¹HNMRおよびマススペクトルにより確認した。融点は112~114℃であった。

¹HNMR (CDCl₃) 7.50 \sim 7.30(m, 3H), 7.297.00(m, 1 3H), 6.80(d, 2H), 7.62(s, 1H), 6.36(d, 2H), 3.67 \sim 3.20(b r, 2H), 3.10 \sim 2.62(br, 2H), 2.95(s, 4H)

【0041】実施例3(例示化合物(10)の合成) 実施例2における10,11ージヒドロー5Hージベンズ[b,f]アゼピンの代わりにカルバゾールを当モル 用いる以外は全く同様にして、例示化合物(10)を収率45%で得ることが出来た。融点200~203℃。 【0042】実施例4(例示化合物(13)の合成) 実施例2におけるジベンズスベロンの代わりにフルオレノンを当モル用いる以外は全く同様にして、例示化合物(13)を収率35%で得ることが出来た。融点185~190℃。

[0043]

【発明の効果】本発明による新規なトリアリールアミン 構造を有する三置換エチレン系化合物は電荷輸送能や保 存安定性に優れ、電子写真感光体又は有機電界発光 (E L) 素子用材料に用いることにより、それらの性能を改 良するのに効果がある。特に本発明の化合物は電子写真 感光体に用いた時に高性能の感光体を与え、その性能を 大幅に向上させる。

JP2001089680A

Bibliographic Fields

Document Identity

(19)【発行国】

日本国特許庁(JP)

(12)【公報種別】

公開特許公報(A)

(11)【公開番号】

特開2001-89680(P2001-8 9680A)

(43)【公開日】

平成13年4月3日(2001.4.3)

Public Availability

(43)【公開日】

平成13年4月3日(2001.4.3)

Technical

(54)【発明の名称】

トリアリールアミン構造を有する新規な三置 換工チレン系化合物

(51)【国際特許分類第7版】

C09B 23/00

[FI]

C09B 23/00 J

【請求項の数】

.

【出願形態】

O L

【全頁数】

9

【テーマコード(参考)】.

4H056

【F ターム(参考)】

(19) [Publication Office]

Japan Patent Office (JP)

(12) [Kind of Document]

Unexamined Patent Publication (A)

(11) [Publication Number of Unexamined Application]

Japan Unexamined Patent Publication 2001-89680 (P2001-89680A)

(43) [Publication Date of Unexamined Application]

Heisei 13*April 3 days (2001.4.3)

(43) [Publication Date of Unexamined Application]

Heisei 13*April 3 days (2001.4.3)

(54) [Title of Invention]

NOVEL TRISUBSTITUTED ETHYLENE TYPE COMPOUND WHICH POSSESSES TRIARYL AMINE STRUCTURE

(51) [International Patent Classification, 7th Edition]

C09B 23/00

[FI]

C09B 23/00 J

[Number of Claims]

1

[Form of Application]

OL

[Number of Pages in Document]

9

[Theme Code (For Reference)]

4H056

[F Term (For Reference)]

4H056 CA01 CC02 CC08 CE01 CE02 CE06 4H056 CA01 CC02 CC08 CE01 CE02 CE06 FA05 FA05 **Filing** 【審査請求】 [Request for Examination] 未請求 Unrequested (21) 【出願番号】 (21) [Application Number] 特願平11-268837 Japan Patent Application Hei 11-268837 (22)【出願日】 (22) [Application Date] 平成11年9月22日(1999.9.22) 1999 September 22* (1999.9.22) **Parties Applicants** (71) 【出願人】 (71) [Applicant] 【識別番号】 [Identification Number] 000005201 000005201 【氏名又は名称】 [Name] 富士写真フイルム株式会社 **FUJI PHOTO FILM CO. LTD. (DB 69-053-6693)** 【住所又は居所】 [Address] 神奈川県南足柄市中沼210番地 Kanagawa Prefecture Minami Ashigara City Nakanuma 210address **Inventors** (72)【発明者】 (72) [Inventor] 【氏名】 [Name] 佐藤 忠久 Sato ** 【住所又は居所】 [Address] 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 Kanagawa Prefecture Minami Ashigara City Nakanuma フイルム株式会社内 210address Fuji Photo Film Co. Ltd. (DB 69-053-6693) * (72)【発明者】 (72) [Inventor] 【氏名】 [Name]

元木 益司

【住所又は居所】

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内

[Address]

** **

Kanagawa Prefecture Minami Ashigara City Nakanuma 210address Fuji Photo Film Co. Ltd. (DB 69-053-6693) * Agents

(74)【代理人】

【識別番号】

100073874

【弁理士】

【氏名又は名称】

萩野 平 (外4名)

Abstract

(57)【要約】

(修正有)

【課題】

電子写真用感光体および有機電界発光素子などに用いられる電荷輸送剤として有用な化合物を提供する。

【解決手段】

(74) [Attorney(s) Representing All Applicants]

[Identification Number]

100073874

[Patent Attorney]

[Name]

Hagino * (*4 persons)

(57) [Abstract]

(There is an amendment.)

[Problems to be Solved by the Invention]

useful compound is offered as charge carrier which is used for photosensitive material and the organic electroluminescent element etc for electrophotograph.

[Means to Solve the Problems]

$$(R_1)_{a}$$

$$(R_2)_{b}$$

$$(R_3)_{c}$$

$$(R_3)_{c}$$

$$(R_4)_{d}$$

$$(R_4)_{d}$$

$$(R_5)_{d}$$

一般式Iの三置換エチレン系化合物。

trisubstituted ethylene type compound, of General Formula I

〔(X)は単結合または 1,2-エチレン基、(Y)は 単結合、1,2-エチレン基または 1,2-ビニレン 基、Ar はアリーレン基、 $R_1 \sim R_4$ は水素、ハロ ゲン、アルキル、アリール、アルコキシ、ア リールオキシ、ジアルキルアミノ、N-アルキ ル-N-アリールアミノ又はジアリールアミノ 基、 $a \sim d$ は $1 \sim 4$ の整数、n は 0 または 1 を表 す。〕

Claims

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式(I)で表わされる三置換エチレン系化合物。

{ As for (X) single bond or 1 and 2 -ethylene group, as for (Y) single bond, 1, 2- ethylene group oras for 1 and 2 -vinylene group, Ar as for arylene group,

R₁-R₄ as for hydrogen , halogen , alkyl , aryl , alkoxy , aryloxy , dialkyl amino , N- alkyl -N- aryl amino or diaryl amino group , a \sim d as for integer , n 1 - 4 0 or 1 are displayed. }

[Claim(s)]

[Claim 1]

trisubstituted ethylene type compound . which is displayed with General Formula (I $\,$

一般式 (I)

$$(R_1)_a$$
 $(R_2)_b$
 $(R_4)_d$
 $(R_4)_d$

(式中、(X)は単結合、または 1,2-エチレン基を表わし、(Y)は単結合、1,2-エチレン基または 1,2-ピニレン基を表す。Ar はアリーレン基を表わす。 R_1 、 R_2 、 R_3 および R_4 は水素原子、ハロゲン原子、アルキル、アリール、アルコキシ、アリールオキシ、ジアルキルアミノ、N-アルキル-N-アリールアミノ又はジアリールアミノ基を表わす。a、b、c および d は 1 ないし 4 の整数を表わし、n は 0 または 1 を表す。)

Specification

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は電子写真用感光体並びに有機電界発 光(EL)素子などに用いられる電荷輸送剤とし て有用なトリアリールアミン構造を有する三 置換エチレン系化合物に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来、電子写真方式において使用される感光体の光導電性素材として用いられているものに、セレン、硫化カドミウム、酸化亜鉛などの無機物質がある。

ゼログラフィーの方式はすでにカールソンが 米国特許第 2,297,691 号に明らかにしたよう に、画像露光の間に受けた照射量に応じその 電気抵抗が変化する光導電性材料、通常は絶縁性の物質をコーティングした支持体よりなる光導電性材料を用いる。

この光導電性材料は一般に適当な間の暗順応の後、暗所で、まず一様な表面電荷を与えら

[Chemical Formula 1]

(In Formula, single bond, or 1 and 2 -ethylene group you display (X), the single bond, 1, 2- ethylene group or 1 and 2 -vinylene group display (Y). Ar displays arylene group. R₁, R₂, R₃ and R₄ display hydrogen atom, halogen atom, alkyl, aryl, alkoxy, aryloxy, dialkyl amino, N- alkyl -N- aryl amino or diaryl amino group. a, b, c and d display integer of 1 to 4, n displays 0 or 1.)

[Description of the Invention]

[0001]

[Technological Field of Invention]

As for this invention it regards trisubstituted ethylene type compound which possesses useful triaryl amine structure as the charge carrier which is used for photosensitive material and organic electroluminescence (EL) element etc for the electrophotograph.

[0002]

[Prior Art]

Until recently, in those which are used as photoconductive material of photosensitive material which is used in electrophotography system, there is a selenium, cadmium sulfide, zinc oxide or other inorganic substance.

Uses photoconductive material which consists of support which usually as for the system of xerography as already Carlson in U.S. Patent 2, 297, 691 number makesclear, photoconductive material, where electrical resistance changes according to irradiation dose whichis received between image exposure coating does insulating substance.

this photoconductive material after darkness adjustment between suitable, with dark place, can give even surface れる。

次に、これは照射パターンの種々の部分に含まれる相対エネルギーに応じて表面電荷を減らす効果を有する照射のパターンに露光される。

このようにして感光層表面に残った表面電荷 又は静電潜像は次にその表面が適当な検電表 示物質で接触されて可視像となる。

このような表示物質すなわちトナーは絶縁液中に含まれようと乾燥担体中に含まれようと、電荷パターンに応じて、感光層表面上に付着させることができる。

付着した表示物質は、熱圧力、溶媒蒸気のような公知の手段により定着することができる。

又第 2 の支持体(例えば紙、フィルムなど)に 転写することができる。

同様に静電潜像を第 2 の支持体に転写し、そ こで現像することも可能である。

電子写真法はこの様にして画像を形成するよう うにした画像形成法の一つである。

このような電子写真法において感光体に要求される基本的な特性としては、(1)暗所で適当な位置に帯電できること、(2)暗所において電荷の逸散が少ないこと、(3)光照射によって速やかに電荷を逸脱せしめうることなどがあげられる。

従来用いられている前記無機物質は、多くの 長所を持っていると同時にさまざまな欠点を 有していることは事実である。

例えば、現在広く用いられているセレンは、前記(1)~(3)の条件は十分に満足するが、製造する条件がむずかしく、製造コストが高くなり、可撓性がなく、ベルト状に加工することがむずかしく、熱や機械的の衝撃に鋭敏なため取扱いに注意を要するなどの欠点もある。

硫化カドミウムや酸化亜鉛は、結合剤として の樹脂に分散させて感光体として用いられて いるが、平滑性、硬度、引張り強度、耐摩擦 性などの機械的な欠点があるためにそのまま では反復して使用することができない。

[0003]

近年、これら無機物質の欠点を排除するため にいろいろの有機物質を用いた電子写真用感 electric charge generally first.

Next, this is exposed to pattern of lighting which possesses theeffect which decreases surface electric charge according to relative energy whichis included in various portion of lighting pattern.

surface electric charge or latent electrostatic image which remains in photosensitive layer surface this way the surface being suitable electricity detection signification quality next, beingcontacted, becomes visible image.

That it will be included in insulating liquid, when it will be included in the dry support, it can deposit signification quality namely toner a this way on photosensitive layer surface according to electric charge pattern.

It can become fixed signification quality which deposits, hot pressing power, with means of public knowledge like solvent vapor.

In addition transcription is possible to second support (Such as for example paper, film).

Also it is possible transcription to do latent electrostatic image in same way in the second support, to develop there.

electrophotography method it is a one of image forming method which it tries to form image with this way.

With (1) dark place to suitable position static charge is possible, Hayaruscattering of electric charge is little in (2) dark place, rapidly electric charge fact that etc it can deviate can be listed with (3) illumination as fundamental characteristic which is required to photosensitive material in electrophotography method a this way.

As for aforementioned inorganic substance which is used until recently, when ithas many strength, as for having possessed various deficiency simultaneously it is a fact.

As for selenium which for example presently is used widely, descriptionabove (1) - as for condition of (3) it is satisfied with fully ,but condition which is produced becomes difficult, production cost high, isnot a flexibility, in impact of heat and mechanical because of sharp requires caution in handling there is also a or other deficiency where it is difficult, to process in belt.

As for cadmium sulfide and zinc oxide, dispersing to resin, as binder it is used, as photosensitive material, but repeating that way because there is a smoothness, hardness, tensile strength, antifriction property or other mechanical deficiency, it cannot use.

[0003]

There are also some to which recently, photosensitive material for electrophotograph which uses various organic

光体が提案され、実用に供されているものも ある。

例えば、ポリ-N-ビニルカルバゾールと 2,4,7-トリニトロフルオレン-9-オンとからなる感光体(米国特許第 3,484,237 号)、ポリ-N-ビニルカルバゾールをピリリウム塩系色素で増感したもの(特公昭 48-25658 号)、有機顔料を主成分とする感光体(特開昭 47-37543 号)、染料と樹脂とからなる共晶錯体を主成分とする感光体(特開昭 47-10735 号)、ヒドラゾン系化合物を主成分とする感光体(特開昭 57-101844 号、同 54-150128 号)、芳香族三級アミン系化合物を主成分とする感光体(特公昭 58-32372 号)、および、スチルベン系化合物を主成分とする感光体(特別昭 58-198043 号)などである。

これらの感光体は優れた特性を有するものであり、実用的にも価値が高いと思われるものであるが、電子写真法において、感光体に対するいろいろの要求を考慮すると、まだ、これらの要求を十分に満足するものが得られていないのが実情である。

そこで、有機物質を用いた電子写真用感光体の研究は現在でも盛んに行われており、最近、公開された特許出願では、新規なヒドラゾン化合物(特開平 8-143550 号)やカルバゾール系スチルベン化合物(特開平 8-59615 号)および三置換エチレン系化合物(特開昭 63-225660号、特開平 9-59256号、同 10-330333 号、同10-330365号)などが開示されている。

[0004]

バンスライクおよびタンらは例えば米国特許第 4,539,507 号、同第 4,720,432 号、特開平 5-234,681 号においてフェニル基、フェニレン基、又はピフェニレン基を含む芳香第三級アミンを内部接合有機 EL 装置の正孔注入・輸送帯域に使用すると光出力の安定性が向上し、それによって動作寿命が延びることを明らかにした。

その後更なる光出力の安定性を計るためにこの正孔注入輸送帯域に用いる芳香族第三級ア

substance in order to remove deficiency of these inorganic substance isproposed, is offered to utility.

photosensitive material which consists of for example poly Nvinyl carbazole and 2, 4 and 7 -tri nitro fluorene -9-on (U.S. Patent 3, 484, 237 number), poly N- vinyl carbazole with pyrylium salt dye sensitization those which are done (Japan Examined Patent Publication Sho 48-25658 number), photosensitive material which designates organic pigment as main component (Japan Unexamined Patent Publication Showa 47-37543 number), photosensitive material which designates eutectic complex which consists of dye and resin as main component (Japan Unexamined Patent Publication Showa 47-10735 number), photosensitive material which designates hydrazone compound as main component (Japan Unexamined Patent Publication Showa 57-101844 number, same 54 - 150128), photosensitive material which designates aromatic tertiary amine compound as main component (Japan Examined Patent Publication Sho 58-32372 number), and, It is a photosensitive material (Japan Unexamined Patent Publication Showa 58-198043 number) etc which designates stilbene compound as main component.

These photosensitive material being something which possesses characteristic which issuperior, are something which is thought that value is high evenin practical, but when various requests for photosensitive material in the electrophotography method, are considered, still, fact that those which satisfy these requests with fully are not acquired is actual condition.

Then, research of photosensitive material for electrophotograph which uses organic substance is doneeven presently actively, with patent application which recently, is released,novel hydrazone compound (Japan Unexamined Patent Publication Hei 8-143550 number) and carbazole stilbene compound (Japan Unexamined Patent Publication Hei 8-59615 number) and trisubstituted ethylene type compound (Japan Unexamined Patent Publication Showa 63-225660 number and Japan Unexamined Patent Publication Hei 9-59256 number, same 10 - 330333, same 10 - 330365) etc is disclosed.

[0004]

When fragrance tertiary amine which includes phenyl group, phenylene group, or biphenylene group [bansuraiku] and as for the Tang and others in for example U.S. Patent 4, 539, 507 number, same No. 4, 720, 432 number and Japan Unexamined Patent Publication Hei 5-234, 681 number is used for positive hole injection * transport domain of interior connecting organic ELequipment stability of light output improves, it made that operation lifetime extends with that clear.

After that improvement of aromatic tertiary amine which is used for this positive hole injection transport domain in order

JP2001089680A 2001-4-3

ミンの改良は多くの研究者により試みられ、 多くの特許出願および学術文献への報告がな されている。

その例をあげればビフェニル系の三級アミンに 関 し て Japanese Journal of Applied Physics,27,L269(1988)、特開昭 59-194393 号、Appl.Phys.Lett.66,2679(1995)、特開平 5-234681号、同 7-331238号、同 8-48656号、同 10-59943号、および WO95/09147号など、スダーバースト系の三級アミンに関して、Appl.Phys.Lett.65,807(1994)、特公平 7-110940号などがある。

しかしながらこれまで公知の化合物は、その 性能が十分とはいえず、更なる改良が望まれ ている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

したがって本発明は電子写真用感光体、有機 電界発生素子などに用いられる新規な化合物 を提供することを目的とする。

さらに本発明は電子写真用感光体並びに有機電界発光(EL)素子に用いられ、優れた電荷輸送能や、保存安定性を示す新規な三置換エチレン系化合物を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明者は鋭意検討した結果、分子内に特定のトリアリールアミン構造を有する三置換工チレン系化合物が、電荷輸送能や保存安定性が高く、上記目的を満足することを見い出し、この知見に基づき本発明をなすに至った。

[0007]

すなわち本発明は一般式(I)で表わされる三置 換エチレン系化合物、

(0008)

【化2】

to measure stability of further light output istried by many researcher, report to many patent application and scientific literature has done.

If example is increased, Applied Physics Letters 65, 807 (1994), there is a Japan Examined Patent Publication Hei 7-110940 number etc Japanese Journal of Applied Physics, 27, L269 (1988), Japan Unexamined Patent Publication Showa 59-194393 number, Applied Physics Letters 66, 2679 (1995), Japan Unexamined Patent Publication Hei 5-234681 number, same 7-331238, same 8-48656, same 10-in regard to 59943, and such as WO 95/09147 number, tertiary amine of [sudaabaasuto] type in regard to tertiary amine of biphenyl type.

But performance fully cannot call compound of public knowledge, so far, further improvement is desired.

[0005]

[Problems to be Solved by the Invention]

Therefore as for this invention it designates that novel compound which is usedfor photosensitive material, organic electric field generating element etc for electrophotograph is offered as objective.

Furthermore this invention is used by photosensitive material and organic electroluminescence (EL) element for electrophotograph, designates that novel trisubstituted ethylene type compound which shows charge transport ability and the storage stability which are superior is offered as objective.

[0006]

[Means to Solve the Problems]

Discovering fact that as for this inventor result of diligent investigation, the trisubstituted ethylene type compound which possesses specific triaryl amine structure in intramolecular, charge transport ability and storage stability is high, satisfies above-mentioned objective, forming the this invention it reached point of on basis of this knowledge.

[0007]

Namely as for this invention trisubstituted ethylene type compound, which is displayed with General Formula (I)

[8000]

[Chemical Formula 2]

一般式 (I)

$$(R_1)_a$$
 $(R_2)_b$
 $(R_3)_c$
 $(R_4)_a$

[0009]

(式中、(X)は単結合、または 1,2-エチレン基を表わし、(Y)は単結合、1,2-エチレン基または 1,2-ピニレン基を表す。Ar はアリーレン基を表わす。 R_1 、 R_2 、 R_3 および R_4 は水素原子、ハロゲン原子、アルキル、アリール、アルコキシ、アリールオキシ、ジアルキルアミノスはジアルキル-N-アリールアミノ又はジアリールアミノ基を表わす。a、b、c および d は 0 ないし 4 の整数を表わし、n は 0 または 1 を表す。)を提供するものである。

なお、本発明において、上記一般式(I)中の(A)、 $Ar_1 \cdot Ar_2 \cdot Ar_3 \cdot R_1$ および R_2 が示すそれぞれの基は、以下の説明から明らかなように無置換のものだけでなく、さらに置換基で置換されたものも包含する意味である。

[0010]

【発明の実施の形態】

次に、一般式(I)における(X)、(Y)、 A_{I} 、 R_{2} 、 R_{3} 、 R_{4} 、 A_{5} 、 R_{5} 、 R_{6} および R_{1} について説明する。

[0011]

(X)は単結合または置換もしくは無置換の 1,2-エチレン基を表わすが、1,2-エチレン基が 有しても良い置換基はメチルまたはエチルな どのアルキル基またはフェニルまたはナフチ ルなどのアリール基である。

好ましい(X)は置換もしくは無置換の 1,2-エチレン基である。

[0012]

(Y)は単結合、置換もしくは無置換の 1,2-エチレンまたは 1,2-ビニレン基を表すが、1,2-エチレンおよび 1,2-ビニレン基が有しても良い置換基は(X)の場合と同義の基である。

[0009]

It is something which offers (In Formula, single bond, or 1 and 2 -ethylene group you display (X), the single bond, 1, 2-ethylene group or 1 and 2 -vinylene group display (Y). Ar displays arylene group . R₁, R₂, R₃ and R₄ display hydrogen atom, halogen atom, alkyl, aryl, alkoxy, aryloxy, dialkyl amino, N- alkyl -N- aryl amino or diaryl amino group. a, b, c and d display integer of 0 or 4, n displays 0 or 1.)

Furthermore, regarding to this invention, (A), Ar₁, Ar₂, Ar₃, R₁ in theabove-mentioned General Formula (I) and respective basis which R₂ shows, as been clear from explanation below, not only unsubstituted ones, furthermore are meaning also those which are substituted with the substituent including.

[0010]

[Embodiment of the Invention]

Next, in General Formula (I), (X), you explain (Y), concerning Ar, R₁, R₂, R₃, R₄, a, b, c, d and n.

[0011]

(X) displays single bond or substituted or unsubstituted 1, 2-ethylene group, but substituent which 1 and 2-ethylene group are good possessing is methyl or ethyl or other alkyl group or phenyl or naphthyl or other aryl group.

Desirable (X) is substituted or unsubstituted 1, 2- ethylene group.

[0012]

single bond, substituted or unsubstituted 1, 2- ethylene or 1 and 2-vinylene group you display (Y), but 1 and 2-ethylene and substituent which 1 and 2-vinylene group are good possessing in case of (X) and is synonymous basis.

ERROR: invalidfont OFFENDING COMMAND: xshow

STACK:

```
[-null- -null- -null- ]
( 3 )
```

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.